

1. Record Nr.	UNINA9910830395903321
Autore	Haydary Juma
Titolo	Chemical process design and simulation : Aspen Plus and Aspen Hysys applications / / Juma Haydary
Pubbl/distr/stampa	Hoboken, NJ : , : John Wiley & Sons, Inc. : , : American Institute of Chemical Engineers, , [2019] ©2019
ISBN	1-5231-4388-6 1-119-31143-8 1-119-31144-6 1-119-31147-0
Descrizione fisica	1 online resource (438 pages)
Disciplina	660.28
Soggetti	Chemical processes - Computer simulation Chemical engineering - Computer simulation
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia